ラインスキャンカメラ 濃度分布 濃度変動 チャンネル流

1 はじめに

本報は、前報(その1)に引き続き、ラインスキャンカメ ラを用いた濃度測定システムの適用例に関して報告する。 特に本報は、風洞型チャンバー内に2種類の流れ場(チャン ネル流、バックステップ流)を再現し、ポイントソースから 発生するトレーサガスの拡散性状に関して、平均濃度およ び濃度変動の測定を行った結果に関して報告する。

2 風洞型チャンパーの概要

本研究では、図1に示す風洞型チャンバー(以下、チャン バー)を用いて実験を行う。このチャンバーは、2000mm(x) × 300mm(y) × 300mm(z)の大きさで、開口率20%の多孔板と アルミハニカムから構成される整流格子を有する。

3 汚染源および濃度測定条件の設定

前報(その1)により較正された濃度測定方法を用いて、 本報は、図2に示すようなチャンバー内に模型のない場合 のチャンネル流(図2(a))と模型のある場合のバックステッ プ流(図2(b))の場合における流れ場について平均濃度およ び濃度変動を測定した。

トレーサ粒子発生位置と濃度の測定位置を図3に示す。 座標は、模型風下側直近のチャンバー床面高さとした。ト レーサ粒子発生源は、ポイントソースとし、x=-75mm、 z=225mmの位置とした。汚染質の放出方向は、鉛直下向きと した。汚染質を放出するための管の直径は、5mmである。汚 染質の発生量は、計測されるピクセル値B'と較正される濃 度C(g/m³)を考慮して、0.5g/hとした。

濃度測定位置は、x=50mmの位置を測定ラインaとし、 x=200mmの位置を測定ラインbとした。

濃度の計測におけるサンプリング周波数は、1Hz である。 また、計測時間は、200s である。

4 流れ場の測定結果

濃度場は、流れ場に強く依存する。そのため、チャンバー 内の各流れ場をサーミスタ風速計を用いて、測定した。 x=750mmの地点における風速の鉛直プロファイルを図4(a)、 (b)に示す。風速は、チャンネル流におけるチャンバー中央 (y=150mm、z=150mm)の代表風速u_a(0.5m/s)で無次元化した。

チャンネル流では、無次元風速(以下、u^{*(注1)})は、中央部 で風速が大きく、壁面に近づくほど値が小さくなる凸型の 分布となっている。乱れの強さ(以下、T.I^(注2))は、壁面に 近づくほど大きくなっている。

バックステップ流では、模型の後流域で気流のよどみ(逆 流域)が起こっているため、床面に近づくにつれ徐々にu* が小さくなり、T.I は大きくなっている。



図2(a) チャンネル流 図2(b) バックステップ流 図2 風洞型チャンバー内の流れ場について



図3 汚染源位置と測定位置



Development of Concentration Fluctuation Measurement System by using Line Scan Camera(Part2) MEASUREMENT OF CONCENTRATION DISTRIBUTION AND ITS FLUCTUATION IN CHANNEL FLOW TANAKA Norihito, et al. x=750mm、z=150mmの高さにおける風速の水平プロファイ ルを図 5(a)、(b)に示す。

チャンネル流では、u*は、鉛直プロファイルと同様、チャンバー中央部で凸型の風速分布となっている。T.Iは、壁面 に近づくほど大きくなっている。

バックステップ流では、チャンバー中央(y=150mm、 z=150mm)のu*は、壁面付近のu*に比べて小さくなり、乱れ の強さT.Iは大きくなっている。

5 平均濃度の測定結果

各流れ場(チャンネル流およびバックステップ流)について、ポイントソースからトレーサ粒子0.5g/hを放出した場合の鉛直濃度分布の測定を行った。

チャンネル流の鉛直濃度分布を図6(a)、バックステップ 流の鉛直濃度分布を図6(b)に示す。

測定ラインaおよびbを比較すると、測定ラインb(図6(b))のバックステップ流の方が、濃度Cのピークが低くなっている。また、トレーサ粒子の放出方向が、鉛直下向きであるため、各図における濃度Cのピーク値は、ポイントソース高さより低くなっている。図6のz=0、300mm付近では、床面と天井面のレーザーの反射があり、計測誤差が生じていると考えられる。

6 濃度変動の測定結果

図7に測定ラインa(x=50mm)の各流れ場における z=75、 225mm 位置での濃度の時間履歴を示す。また、表1に各流れ 場の平均濃度(以下、 \overline{C})と濃度の標準偏差()の値を示す。 チャンネル流における \overline{C} は、z=75、225mm 位置ではa、b 共 に 0.0008g/m³を示している。 は、z=75mm で 0.0005g/m³を 示し、z=225mm で 0.0026g/m³ている。

バックステップ流における C は、z=225mm で、0.0109g/m³ を示し、z=75mm におけるでは、0.0007g/m³の値を示してい る。 は、z=225mm で0.0165g/m³を示し、z=75mm で0.0005g/ m³となっている。

7 結論

チャンネル流およびバックステップ流を対象とし、ポ イントソースから放出されたトレーサ粒子の濃度変動 を測定した。その結果、チャンバー内の気流の変化によ る濃度分布、濃度変動を詳細に把握することができた。 今後、実験の再現性の確認を行うとともに、他の濃度 測定法による測定結果の比較を行い精度の確認を行う 必要がある。



*1 果尔上芸大字;	大字院	
*2東京工芸大学	教授	工博
*3 東京工芸大学	講師	工博

Graduate school,Tokyo Institute of Polytechnics Prof,Tokyo Institute of Polytechnics Dr.Eng

工博 Tokyo Institute of Polytechnics Dr.Eng



	測定高さz(mm)	平均濃度 \overline{c} (g/m ³)	標準偏差	(g/m ³)
チャンネル流	225	0.0008		0.0026
	75	0.0008		0.0005
バックステップ流	225	0.0109		0.0165
	75	0.0007		0.0005